

가공용 CW YAG 레이저 개발에 관한 연구

김희제 이홍식 조연옥 전유식 노영수 김영배
문덕쇠* 이종수*
한국전기연구소 (주식회사) 신현*

Study on the Development of CW YAG Laser for Processing

Kim Hee Je Lee Hong Sik Cho Yun Ok Jin Yun Sik Rho Young Soo
Kim Young Bae Moon Dek Soi* Lee Jong Soo*
KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE SAM-HYUN Co. Ltd.*

Abstract

This paper deals with the experiment of CW YAG laser for processing. The YAG laser is spotted very small size beam compared with CO₂ laser having short wavelength. That is used broadly in material processing because of easy reaction to the materials, and the maintenance is very simple.

The power delivery and focussing is done conventional optical components, and splitting beam is used many point spot-welding.

In these studies, especial interest is necessary to prepare for future technology. Our study aims to develop the YAG laser system and to accumulate design and construction technology.

In basic experiments, we obtain the maximum output power of 50 W with the single elliptical cylinder.

1. 서 론

연진도율이 높고, 기계적, 광학적으로 안정한 YAG 겹침을 이용한 YAG 레이저는 TEM₀₀ 모드에서 안정된 동작을 하며, CO₂ 레이저에 비하면 파장이 짧으므로 보다 적은 진으로 작동 시킬 수 있다. YAG 레이저는 원진과 반옹을 잘 하므로 원진 가공에 널리 용용되고 있다. 또, 웨프에 의한 광어기이므로 보수가 용이하며, 파워전송, 진동등이 통상의 광학부품으로 가능하며, 레이저 빛을 분할하여 다중동시 용접이 가능하다. 레이저 가공은 종래의 가공법에 비하여 우수한 점을 많이 가지고 있으므로, 레이저 가공기에 신뢰성이 뛰어난 레이저 공진기로 장착하는 것이 필수 불가결하다.

본 연구에서는 가공용 CW YAG 레이저를 설계, 제작하여 시스템을 완성한 후, 1차적인 실효결과를 통하여, 그 개선방향을 파악하여, 가공용 레이저로서 손색이 없는 안정된 빔을 내수 있는 공진기를 완성하는 것을 최종목표로 삼고 있다. 여기서는 그 1차적인 실효결과를 발표하고자 한다.

2. CW YAG 레이저의 설계 및 제작

2.1 YAG 레이저 장치의 구성

YAG 레이저의 구성부분은 Nd:YAG 결정으로 구성된 보드, 여기용 크리pton 이크 웨프, 그리고, 금박코팅된 반사경으로 구성된 공진기와 있고, 여기에 오목거울인 전반사경 및 평면거울인 반반사경으로 안정형 공진기를 구성하여 레이저 작용을 갖게하고 있다.

그림 1 애 공진기의 전체 구성을 보인다. 이 그림에서 사용한 아크 웨프는 직경 4 mm, 깊이 76 mm이며, 정격 동작전압은 약 150 V, 정격 동작전류는 약 20 A 이다. YAG 보드는 직경 4 mm, 깊이 76 mm이며, 단일 타원의 주축 및 부축은 33 mm 및 38 mm로 단 타원의 내부에 위치한 두개의 층위위치에 각각 보드 및 웨프를 위치시키고 있으며, 타원의 내면은 파장 1060 nm에서 반사율이 가장 우수한 순금으로 코팅 처리를 하여, 원주방향으로 웨프에서 나온 모든 빛은 보드로 향하게 하였다.

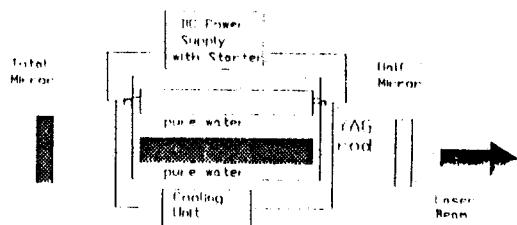


그림 1 YAG 레이저의 전체 구성도

2.2 냉각장치의 구성

웨프 한개에 약 3 kW의 밀열이 있으므로, 안정된 레이저 동작을 유지시키기 위하여, 웨프 및 보드의 냉각은 아주 중요하다. 따라서, 그림 2와 같은 냉각수의 흐름을 형성시키는 냉각판을 피이렉스 판으로 형성시켜, 냉각수의 누설이 없도록 세심한 배려를 하였다. 공진기의 외부는 이크릴로 둘러싸고, 그 내부에도 유로를 형성시켜 레이저가 안정되게 일어나는 온도를 유지시키도록 하였다.

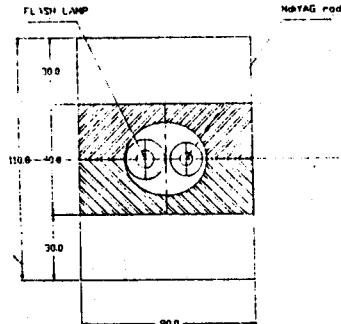
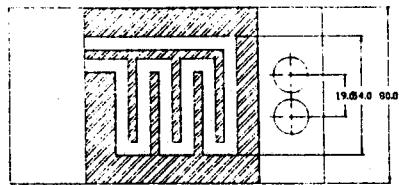


그림 2 냉각수 흐름관의 구조

냉각수는 수조로 부터 원심펌프를 이용한 펌프로 흘러 들어가서, 열교환기를 거쳐서 레이저 헤드로 들어간 다음, 어파기, 이온교환수지를 거쳐서 나시 수조로 들어간다. 이렇게 구성하는 것이 레이저 헤드내부의 정암을 최소화 한다. 냉각수의 미지칭율은 $1 \text{ M}\Omega\text{-cm}$ 를 유지시켰다.

2.3 전원장치의 구성

상용주파의 3상 공급입력이 3상 절연 변압기에 인가되면, 전력용 변압기의 2차측의 각 출입이 3상의 SCR 중앙에 직렬로 연결된다. 제이부는 전류 채널링 저항으로부터의 아날로그 입력을 감지하여, 기준전압과 비교하여, 위상제어된 펌스들을 발생시키며, SCR을 소호한다. 3상의 AC 입력단리 쪽 부분의 가변시간 스위치로 동작시키며, 정류기의 출입 측 리풀을 최소화시키기 위하여, L/C 필터 회로방에 연결시켜 텔프부하에 인가된다.

이그나이터(Igniter)는 텔프를 점등시키기 위한 고전압 펌스를 제공한다. 이것은 트리거 변압기의 1차를 통하여, SCR로서 커페시터를 방전 시킴으로서 이루어 진다. 단상 변압기를 이용하여 이 전압을 30 kV 까지 승압시켜, 텔프를 쉽게 점등시키도록 하였다. 보통은 펌터 커페시터에 이 전압 까지 충전시켜, 승압시키는 데, 저 전류의 소형 고전압 전위 이면 충분하다. 보다, 신뢰성 있게 점등시키기 위해서는 주전원의 공급전압을 트리거 시에만 1.5 kV 정도로 유지시켜 주는 것이 좋다. 그림 3에 전원장치의 개략도를 보인다.

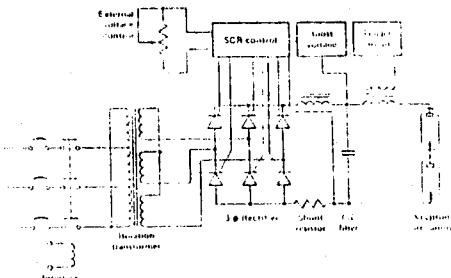


그림 3 전원장치의 개략도

3. 특성실험 및 결과

그림 4에 YAG 레이저의 외관 사진을 보인다. 공진기 구성이 용이한 Plano-Concave 공진기류 구성하여, 전반사 경에 극률반경 2 m, 반사율 99.5 % 인 오복기율을, 반반사경에 반사율 85 % 인 평면기율을 사용하였다.

본 연구에서는 텔프의 정격이 정해져 있으므로 텔프의 특성은 기변시킬 수 없으므로, 공진기의 두 거울의 간격을 기변시켜 실험을 행하였으나, 축면에 헌지한 차이는 없었으며, 공진기의 길이 즉 두 거울의 간격을 약 40 cm로 하였을 때, 가장 좋은 결과를 얻을 수 있었다.

정격입력 약 3 kW에서 최대출력 약 50 W가 얻어져 초기 목표는 달성하였다.

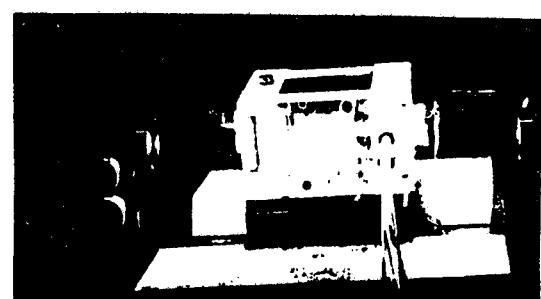


그림 4 YAG 레이저 장치의 외관 사진

4. 결론

- (1) 국내에서는 차유으로 CW Nd:YAG 레이저 발진기의 연구를 시작하여, 그 설계 및 제작기술을 확보하였으며, 이를 활용하여 출판을 증가시킬 수 있는 토대를 마련하였다.
- (2) 텔프 한개의 구조로 약 50 W의 최대출력을 확보하여 텔프 두개의 구조로 전환할 수 있는 기틀을 마련하였다.
- (3) 현재, 외국산의 값비싼 저렴 트리거 방식의 전원을 값싼 명령트리거 방식으로 변경하였으며, 그 설계 및 제작기술을 자체개발하였다.

향후, 레이저 출판증대는 물론, 본 연구에서 제작한 문제점들을 개선 및 보완하여 레이저 가공기용 발진기의 국산화에 주력하여, 성과회를 진행하고자 한다.